

研究会 開催案内

第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 10 月 7 日（水）13:00～17:30

会 場：機械振興会館（港区芝公園）

テーマ：シリコンフォトニクス

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第3回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 27 年 11 月 4 日（水）10:00～17:50

会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール（港区三田）

テーマ：公開ワークショップ「光ファイバ一生誕 50 年、通信自由化 30 年、挑戦者からの提言」

「グローバル化やセンサー化が進む光ファイバーの最新動向」

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第3回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 27 年 11 月 5 日（木）13:00～17:15

会 場：理化学研究所 和光キャンパス（埼玉県和光市）

テーマ：電機産業におけるレーザプロセス技術動向（仮題）（見学会併催予定）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第3回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 11 月 13 日（金）13:00～17:00、19:30～22:00

会 場：マホロバ・マイinz三浦（神奈川県三浦市）

テーマ：酸化物・ふっ化物・有機 尽きない需要と新展開

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第4回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成27年11月26日（木）13:00～17:30

会 場：NTT厚木研究開発センタ（神奈川県厚木市）

テーマ：光インターフェクト・光電子実装技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail：pdevice@oitda.or.jp